This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03041803 A

(43) Date of publication of application: 22.02.91

(51) Int. CI

H01P 3/08

H05K 1/02

H05K 3/20

H05K 9/00

(21) Application number: 01176838

(22) Date of filing: 07.07.89

(71) Applicant:

HITACHI CHEM CO LTD

(72) Inventor:

NAKAMURA HIDEHIRO FUKAL ICHIRO YOSHIDA NORINOBU **FUKUTOMI NAOKI** TSURU YOSHIYUKI NAKAYAMA HAJIME TSUBOMATSU YOSHIAKI TAKAHASHI YOSHIHIRO

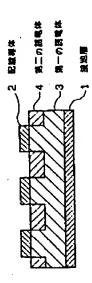
(54) WIRING BOARD WITH REDUCED CROSSTALK NOISE BETWEEN SIGNAL LINES AND ITS **MANUFACTURE**

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce crosstalk and to make the characteristic impedance unchanged by arranging a dielectric of a specific dielectric constant lower than a specific constant of the dielectric substance for a dielectric board between signal wire conductors on one side of the dielectric board.

CONSTITUTION: A ground layer 1 is formed to one side of a dielectric board and wiring conductors 2 being signal wires are formed on other side of the said board to constitute a wiring board. A 2nd dielectric substance 4 with a lower specific dielectric constant than a specific dielectric constant of a 1st dielectric substance 3 forming the major part of the dielectric board is arranged between the conductors 2 formed on the dielectric board. Thus, the crosstalk with the adjacent conductors 2 is reduced. Since the insulator placed between the conductor 2 and the layer 1 with the width of the conductor wire has a constant dielectric constant, the characteristic impedance is unchanged.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-41803

(1) Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)2月22日

H 01 P H 05 K 3/08 1/02 3/20

8626-5 J 8727-5E P 6736-5E × B

> 未請求 請求項の数 3 (全5頁) 審査請求

信号線相互間のクロストークノイズを低減した配線板およびその製 60発明の名称 造法

> 題 平1-176838 201特

22出 頤 平1(1989)7月7日

明 者 村 英 ⑫発

茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社気波開発

研究所内

井 ②発 明 者 栥

北海道札幌市南区真駒内柏ケ丘9丁目1番7号

⑫発 明 者 吉 \blacksquare 則 北海道小樽市入船4丁目17番4号

明 富 ②発 者

茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社気波開発

樹 研究所内

盲

₽B

俉

日立化成工業株式会社 和出 類 人

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

四代 理 人 弁理士 廣瀬

最終質に続く

細 明 初

1. 発明の名称

信号線相互間のクロストークノイズを低減した 配線板およびその製造法

2. 特許請求の範囲

1. 誘電体基板、誘電体基板の一面に形成され た接地用導体及び誘電体基板の他の一面に形成さ れた信号線導体とより成る配線板において、誘性 体基板の他の一面の信号線導体の間に誘逐体基板 の主体を構成する第一の誘電体の比誘電事より低 い比誘領率の第二の誘張体を配設したことを特徴 とする信号線相互間のクロストークノイズを低減 した配線板。

2. 離型フィルム上に第二の誘電体のパターン を形成し、めっき触媒入りの第一の誘電体をライ ニングし、雌型フィルムを取り除き、無電解めっ きにより接地用及び信号線導体の金属圏を設ける 工程を含む請求項1記載の信号線相互間のクロス トークノイズを低減した配線板の製造法。

3. 雑型フィルムに金属を形成したものの上に、

第二の誘導体のパターンを形成し、電解メッキで 信号線導体を形成し得られた積層体を、金属層に 第一の誘導体を積縮したものに接着し、難型フィ ルムを除去する工程を含む請求項1記戦の信号線 相互間のクロストークノイズを低減した配線板の 型造法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、信号線相互間のクロストークノイズ を低減した配線板およびその製造法に関する。

(従来の技術)

半導体素子の高速動作化、高銀積化及び電子装 認の小型化はますます進展する傾向にある。これ に対して配線板は、導体幅の縮小、多チャンネル 配線、基本格子の縮小、スルホール穴径の縮小、 高多層化などの技術によって高配線密度化し、高 密度実装の要求に対応してきた。しかし、配線が 高密度化して信号線間の距離が短くなると、ある いは素子の動作が速くなり信号が高周波化すると、 信号線間に電磁誘導的に発生するクロストークノ

イズが問題となってきた。

このクロストークノイズの発生を抑制する方法 として、次のような方法が提案されている。

- (1)電磁誘導の起り易い平行配線を避けるため 設計上平行線及制限を設けたり、特開昭 5 5 - 8 6 1 9 6 号公報に示されるように斜行配線を行う 方法。
- (2)特別昭55-6807号公報に示されているように、隣接する信号線間の電磁誘導を完全に遮断するため、同軸ケーブルを満内に配設した基板を重ねて多層ブリント板とする方法。米国特許第4646436号に示されているように、マルチワイヤ配線板を製造する場合に同軸ワイヤを使用する方法。
- (3)特開昭 5 5 1 3 9 3 6 号公報、特開昭 5 9 8 7 8 9 5 号公報に示されるように半問軸 配線を用いる方法。

しかし、(1)の方法では配線に必要な領域 (チャンネル)を余分に使用する傾向にあるため 高密度化の障害となり、またCAD設計の上でも 阻容要因となることが多い。

- (2)の方法では、高い配線密度をクロストーク 低しで得ることができるが、同軸ケーブル、同軸 ワイヤの端末処理が難しい。
- (3)の方法では、クロストークの抑制の点では 効果があるが、素子の出力インピーダンスと整合 をとり信号の反射を防ぐには、配線が必要な特性 インピーダンスになる必要がある。このため、凹 凸形状のシールド層との距離を大きくとる必要が あり、高度化という点で問題がある。
- (4)の方法のように発泡材料を使用して多層板 を製造することは非常に困難である。
- (5)の方法では、構造として同一平面上にペア 配線が配設されており高密度化に適さない。さら に多層化する場合、表面の平滑性をだす工程を必 要とする。さらにスルホールが必要となる場合、 誘電体界面において、スルホールのめっき接着性

一般にクロストークは、導体配線相互の結合容 量の増大が原因である。そこでこの結合容量を減 少させる目的で更に積々の方法が提案されている。

- (5)特別昭61-131585号公報に示されるように、共平面型配線において同一面上で2種の誘電体を配設し誘電体を局在化する方法。
- (6) 特開昭61-145841号公報に示されるように、共通導体と配線導体間の絶縁体中で、配線導体が形成されていない部分の絶縁体を取り除くようにする方法。
- (7)特別昭61-152041号公報に示されるように、絶経層内に層垂遠方向に高級電率体と低級電率体を局在させる方法。
- (8) クロストーク低減を目的とするものではないが、結果的に誘電率が局在化するものとして、 特開昭 5 8 - 6 7 0 8 9 号公報に示されるように、 主絶辞基板の一部が主絶緑基板より大きな誘電率 を有する他の絶緑基板で置き換えられるようにする方法。

(発明が解決しようとする課題)

の点で問題が生じる。

- (6)の方法では、同一面上で空骸があるため内 層回路板として用いにくく、表面回路にしても保 硬層を配設できない。
- (7) の方法では、配線導体間の結合容量は低下 するものの、配線導体に必要な特性インピーダン スが変化してしまう。
- (8)の方法では、配線導体は、前記両絶級基板上に配設され、必要な特性インピーダンスを得るのに接地層の距離が異なる構造となっている。このため、接地導体を共通導体とする必要があり、高密度化の点で問題がある。

本発明は、以上に述べた従来技術の問題点に対しクロストークが低減でき、特性インピーダンスも変化せず、高密度に多層化でき、さらに比較的 師易な製造法で得られる信号線相互間のクロストークノイズを低減した配線板およびその製造法を提供するものである。

(舞頭を解決するための手段)

本発明は、誘電体基板、誘電体基板の一面に形

成された接地用海体及び誘衛体基板の他の一面に 形成された信号線導体とより成る配線板において、 誘電体基板の他の一面の信号靱導体の間に誘電体 基板の主体を構成する第一の誘電体の比誘電率よ り低い比誘電率の第二の誘電体を配設したことを 特徴とするものである。

本発明は、同軸配線、誘電率の違う誘電体を多種使用する配線板などの複雑な構造を一般性を失わずに精密にモデル化して、正確に三次限電磁界解析できる空間回路網法に着目し、誘電体器板構造によるクロストーク特性を検討、究明したことによりなされたものである。

即ち、本発明は、誘電体基板面の信号線導体の 間に誘電体基板の主体を構成する第一の誘電体の 比誘電率より低い比誘電率の第二の誘電体を配設 する構造とすることにより、特性インピーダンス の上昇を制御しさらにバックワードクロストーク を効果的に低減することができることを見いだし たことにもとずいてなされたものである。

第1図は本発明の記線板の断面図である。図中

チングした後得られる誘電体パターンである。その後、めっき触媒入り接着剤 6 をライニングし、 雅型フィルム 5 を取り除く。その後、無電解めっ きにより接地及び配線等体の金属層を設け、電解 めっきにより配線等体を所望の厚さに形成するこ とにより、絶縁層内で低い誘電率の誘電体が局在 化した配線構造が形成できる。

1 は接地層、2 は信号線となる配線導体、3 は第一の誘電体、4 は第一の誘電体の比誘電率より低い比誘電率の第二の誘電体である。

空間回路網法により、クロストーク特性を解析した結果、第二の誘導体の厚さをH、配線導体間の距離をSとすれば、H/Sの値が0.3以上、好ましくは0.5~2.5、最も好ましくは1.0~2.0のときに、特性インピーダンスの上昇を制御しさらにパックワードクロストークを効果的に低減することが見いだされた。また、第一、第二の誘電体の比誘電率の差は大きければ大きい方が良い。

本発明の配線板は、絶縁層を1種類とし配線導体を形成した後、配線間の絶縁層の一部をレーザ、 リアクティブイオンエッチなどで除去し、その空 駅に絶縁磨より低い比誘電率の誘電体を埋設する ことによって製造することが出来る。

第2図は製造法の一例を示すものである。第二 の誘電体4は離型フィルム5上に整膜した。例え は感光性ポリイミドをレジストー露光-現象-エッ

タした酸を離型することにより、絶縁層内で低い 誘導率の誘導体が局在化した配線構造が形成できる。

第2図、第3図に示す方法によれば、接地用導体と配線導体及び誘電体により構成される配線板において、誘電体中で、第一の誘電体が有する比誘電率より低い比誘電率の第二の誘電体を配線パターン間に配設することができ、それにより隣接する信号線との誘導的結合(クロストーク)を低減することができる。

また本発明の配線板では、導体配線橋で、配線等体と接地用導体間にある絶線体は、誘電車が発生するため、特性インピーダンスの概算はは予りである。多層化した場合においてもスルーホールめっき工程が施せ、配線との接続性も、層重体が同い誘電体を局在化する構造と比べ、誘電体が同一熱膨脹係数であるため信頼性はよい。高密度化ができる。

(発明の効果)

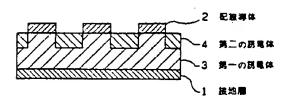
本発明の配線板は、クロストークが低減でき、 特性インピーダンスも変化せず、高密度に多層化 でき、さらに比較的簡易に製造することが出来る。 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の配線板の斯面図、第2図(a)(b)、第3図(a)(b)(c)は本発明の配線板の製造工程を示す断面図である。

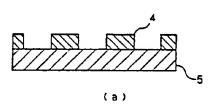
符号の説明

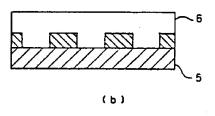
- 1、接地層
- 2、配線導体
- 3、第一の誘動体
- 4、第二の誘電体

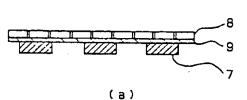
代理人 弁型士 廣 瀬 章

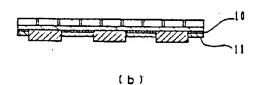


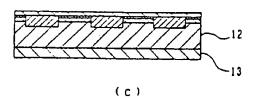












第 3 図

第1頁の続き								
(3)]	nt. C	1.5		識別記号			庁内整理番号	.
Н	05 H	<	9/00			K	7039-5E	
⑫発	明	者	3		錢	之	茨城県つくば市和台48番 研究所内	日立化成工業株式会社筑波開発
⑦発	明	者	中	山		验	茨城県つくば市和台48番 研究所内	日立化成工業株式会社筑波開発
個発	明	者	坪	松	良	明	茨城県つくば市和台48番 研究所内	日立化成工業株式会社筑波開発
⑫発	明	者	高	槒	佳	弘	茨城県つくば市和台48番 研究所内	日立化成工業株式会社気波開発